

บทที่ 3 การสร้างอุปกรณ์

การพัฒนาระบบระเหยสารในสุญญากาศ 1 จุดให้เป็น 3 จุด เพื่อใช้ในการระเหยสาร 3 ชนิดคือ Cu, In, Se ได้มีการออกแบบ การวางตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระเหยสาร เช่น จุดระเหย, แผ่นรองรับ, การวางตำแหน่งคริสตอล ฯลฯ และได้มีการสร้างวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อ (Interface) กับคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอัตราการระเหยของสาร การสร้างระบบควบคุมการระเหยสารนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการเตรียมแผ่นฟิล์ม CuInSe_2 เพื่อนำไปศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ต่อไป

การสร้างอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวางตำแหน่งอุปกรณ์ ภายในกรอบแก้ว

3.1.1 การวางตำแหน่งจุดระเหย, แผ่นรองรับ และคริสตอล

การวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกรอบแก้ว เช่น โป๊ตที่ใช้ระเหยสาร, ชุดเตอร์ ปิด-เปิด, แผ่นรองรับ, คริสตอล ฯลฯ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3.1 (ก.)

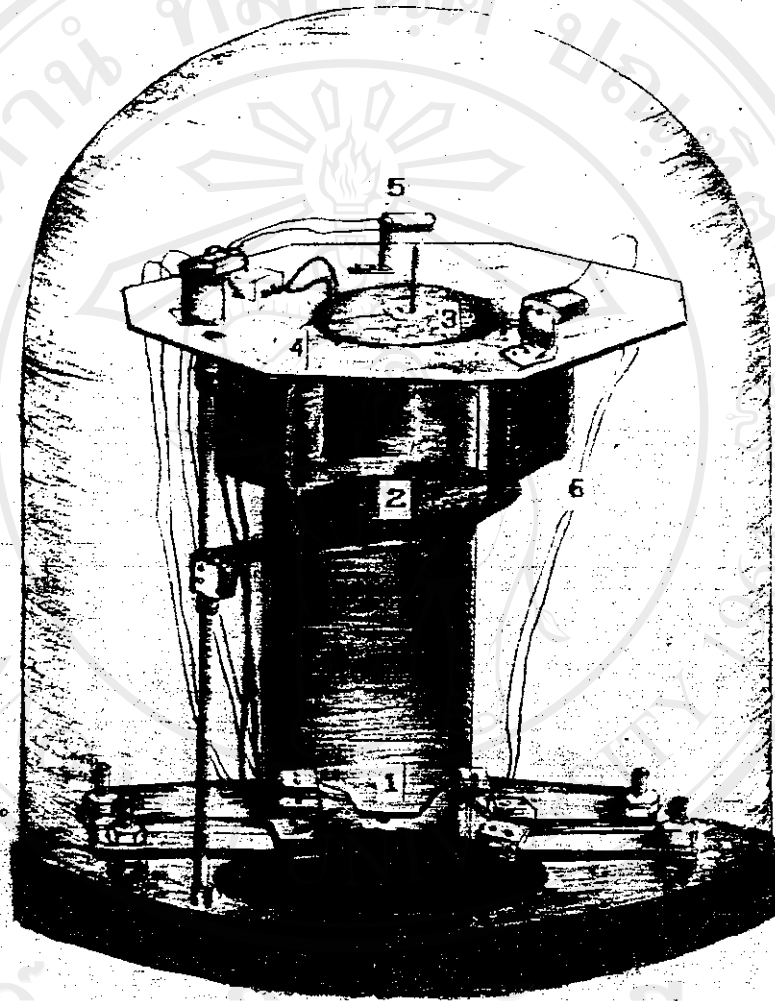
การกำหนดตำแหน่งจุดระเหยสาร แผ่นรองรับ และคริสตอล แสดงดังรูปที่ 3.1 (ข.) เป็นการแสดงเพียง 1 จุด โดยจัดวางแผ่นรองรับสูงขึ้นไปเหนือจุดระเหยเป็นระยะ 20 เซนติเมตร และตำแหน่งของคริสตอลจะวางเยื้องออกไปจากจุดระเหยเป็นมุม 8° ห่างจากจุดระเหยเป็นระยะ 4 เซนติเมตร ซึ่งอีก 2 จุด ก็เป็นเช่นเดียวกัน

3.1.2 การวางตำแหน่งของจุดระเหย

การวางตำแหน่งของจุดระเหยสาร 3 จุด แสดงดังรูปที่ 3.2 (ก.) เป็นรูปที่มองจากเบื้องบนฐานรอง (Base plate) พบว่า ที่จุดศูนย์กลางได้เขียนวงกลมรัศมี 4.2 เซนติเมตร จากนั้นได้กำหนดจุดระเหย 3 จุด โดยมีการวางตำแหน่งให้สมมาตรกัน

หลักยึดโบลต์ของระบบมีเพียง 4 หลัก จึงได้ใช้วิธีการให้แขนจับโบลต์ของจุดที่ 2 ใช้ร่วมกับแขนของจุดที่ 1 และแขนของจุดที่ 3 แสดงดังรูปที่ 3.2 (ข.)

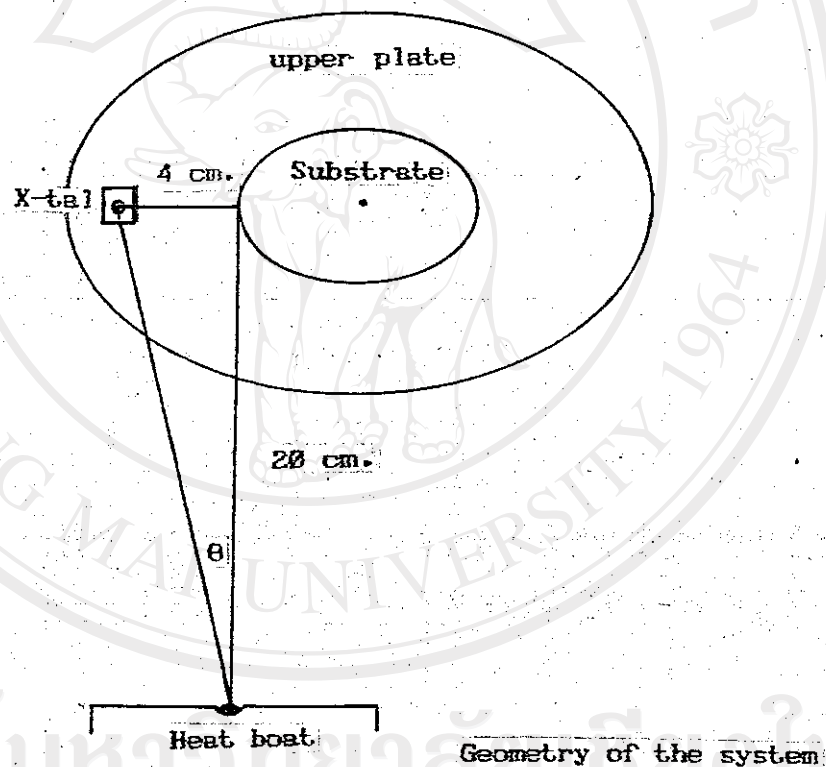
ส่วนรูปแสดงจุดระเหยบนฐานรอง แสดงไว้ในภาคผนวก จ.5



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

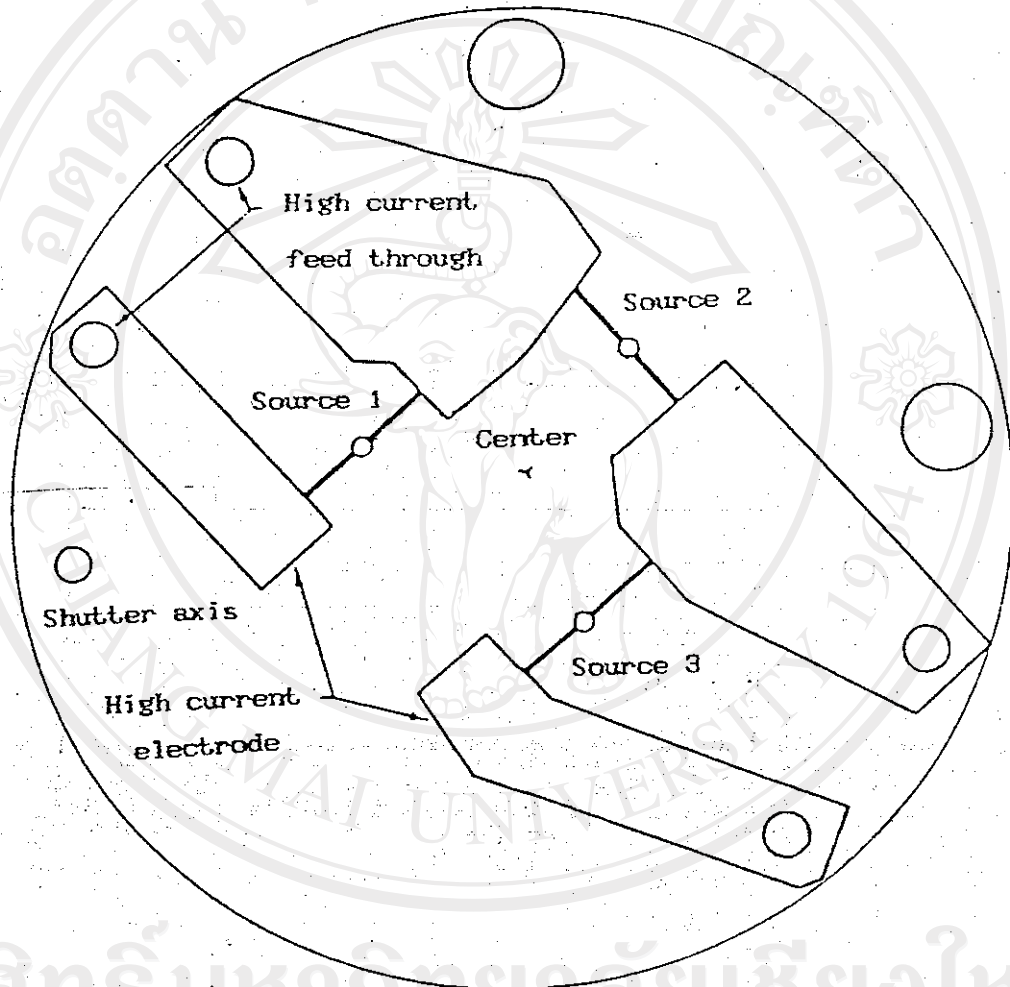
รูปที่ 3.1 (ก.) แสดงรายละเอียดการวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน ครอบแก้ว

หมายเลข	1	โคมที่ใช้ระเหยสาร
"	2	สวิตเตอร์ ปิด-เปิด
"	3	แผ่นรองรับ
"	4	แผ่นยึดด้านบน
"	5	คริสตัล
"	6	สายสัญญาณไฟฟ้า



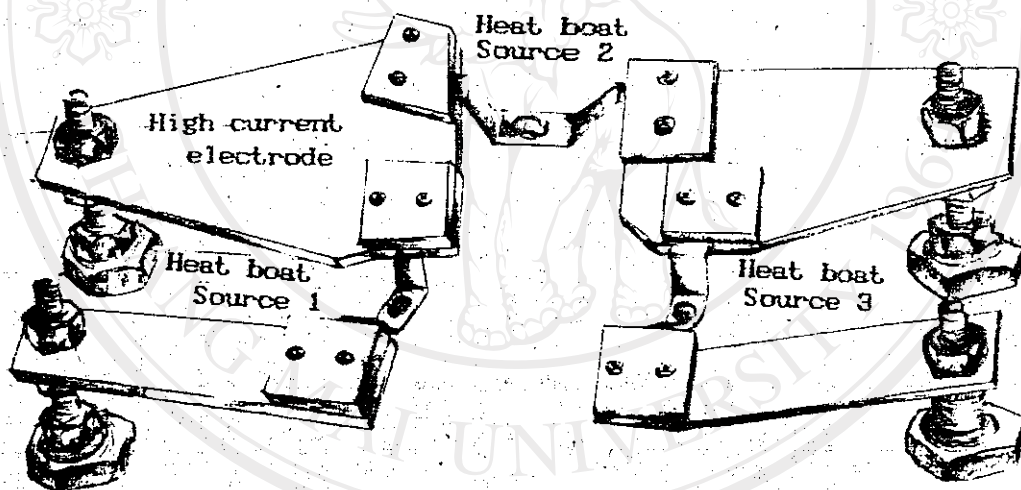
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

รูปที่ 3.1 (1.) แสดงการวางตำแหน่งจุดระเหย, แผ่นรองรับและคริสตัล



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

รูปที่ 3.2 (ก.) แสดงการวางตำแหน่งจุดระเหยทั้ง 3 จุด ที่วางสมมาตรกัน
บนฐานรอง (Base plate)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

รูปที่ 3.2 (ร.) แสดงแขนยึดโบริดของจุดที่ 2 ที่ใช้ร่วมกับแขนของจุดที่ 1 และ จุดที่ 3

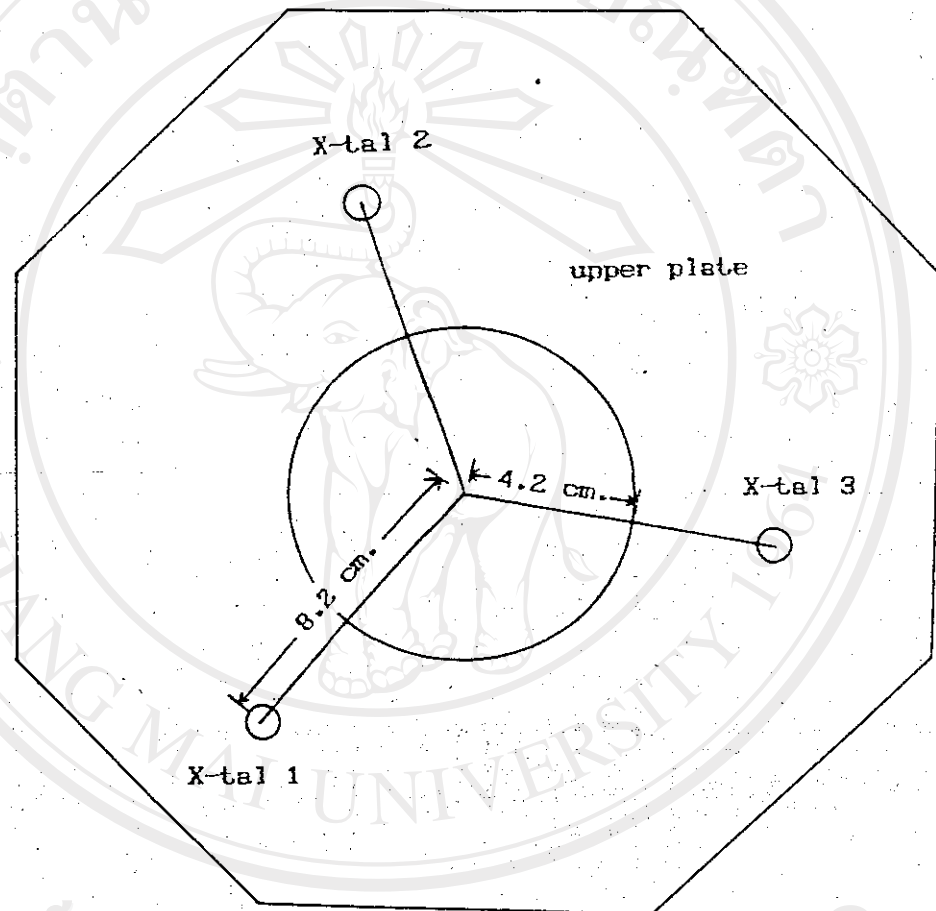
3.1.3 การวางตำแหน่งของคริสตอล

การวางตำแหน่งคริสตอลบนแผ่นยึดด้านบน แสดงดังรูปที่ 3.3 (ก.) พบว่า จุดกึ่งกลางแผ่นยึดด้านบนกับจุดกึ่งกลางฐานรองอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้เขียนวงกลมรัศมี 4.2 เซนติเมตรบนแผ่นยึดด้านบนและเปิดพื้นที่วงกลมดังกล่าวให้เป็นช่อง ฉะนั้นเสมือนกับว่า จุดระยะเหยสารทั้ง 3 จุด ที่วางสมมาตรกัน จะวางอยู่ตรงขอบของวงกลมที่ทำการเปิดช่อง ซึ่งเป็น การง่ายต่อการคิดคำนวณที่ระเหยขึ้นไปเกาะ ภายในวงกลมนี้

การวางตำแหน่งคริสตอลทั้งสาม ทำได้โดยการเขียนวงกลมรัศมี 8.2 เซนติเมตรบนแผ่นยึดด้านบน ทำการวางตำแหน่งคริสตอลทั้งสามตัวให้สมมาตรกันเช่นเดียวกับการวางตำแหน่งจุดระยะเหยสาร ยกเว้นคริสตอลทั้งสามตัวขึ้นไปเหนือแผ่นยึดด้านบนเป็นระยะ 2.4 เซนติเมตร ทำการเปิดช่องรับสารบนแผ่นยึดด้านบนพื้นที่วงกลม เท่ากับ 0.58 ตารางเซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3 (ข.) จากนั้นทำการปรับแต่งมุมของคริสตอลตัวที่ 1 ทำได้โดยการเล็งช่องที่เปิดกับจุดระยะเหยสารจุดที่ 1 ให้อยู่ตรงกัน โดยไม่สามารถเล็งเห็นจุดที่ 2 และ 3 จุดประสงค์ เพื่อให้สารที่ระเหยจากจุดที่ 1 ขึ้นไปเกาะคริสตอลตัวที่ 1 เท่านั้น โดยที่สารระเหยจากจุดที่ 2 และ 3 ไม่สามารถระเหยขึ้นไปเกาะคริสตอลตัวที่ 1 ได้ ส่วนการปรับแต่งมุมรับสารของคริสตอล ตัวที่ 2 และ 3 ก็ใช้วิธีเดียวกัน

3.2 ระบบควบคุมการระเหยสาร 3 จุด โดยคอมพิวเตอร์

ระบบควบคุมการระเหยสารที่ทำการสร้างขึ้น ได้อาศัยหลักการที่ว่า เมื่อสารได้รับความร้อนจนถึงจุดหลอมเหลวระเหยเป็นไอขึ้นไปเกาะคริสตอล มีผลทำให้ความถี่คริสตอลเปลี่ยนไป ค่าความถี่จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณไฟฟ้านี้จะถูกนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการคำนวณค่าอัตราการเปลี่ยนความถี่ของคริสตอล โดยนำค่าที่คำนวณได้เปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการควบคุม ถ้าค่าที่คำนวณได้มากกว่าค่าที่ต้องการควบคุม คอมพิวเตอร์จะทำการลดอุณหภูมิที่ใช้ระเหยสารลง และถ้าในกรณีค่าที่คำนวณได้น้อยกว่าค่าที่ต้องการควบคุม คอมพิวเตอร์จะทำการเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ระเหยสารขึ้น การควบคุมกระทำอย่างต่อเนื่อง จนได้อัตราการเปลี่ยนความถี่ของคริสตอลตามที่ต้องการ ซึ่งการควบคุมการระเหยสารแต่ละจุดแยกเป็นอิสระจากกัน และข้อมูลอัตราการเปลี่ยนความถี่มีการนำไปเขียนกราฟให้เห็นบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงแผนผังของระบบควบคุม ดังรูปที่ 3.4

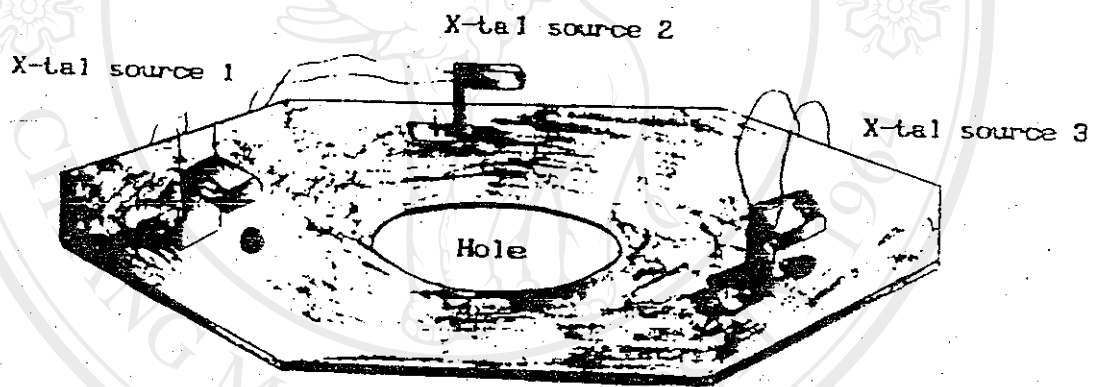


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

รูปที่ 3.3 (ก.) แสดงการวางตำแหน่งคริสตัลทั้ง 3 จุด บนแผ่นยึดด้านบน

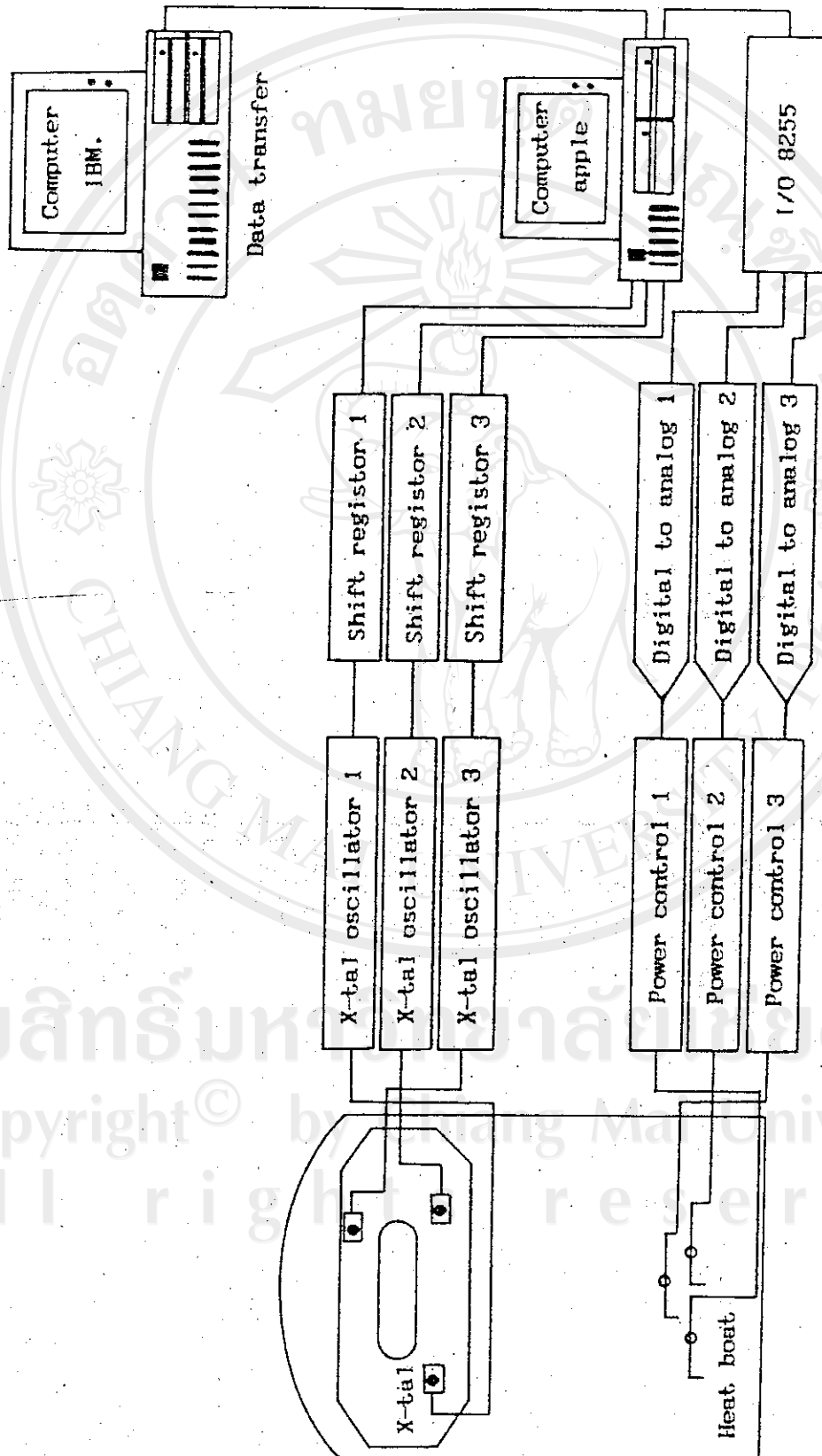


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

รูปที่ 3.3 (1.) แสดงการยกกระดี่คริสตัลทั้ง 3 จุด บนแผ่นอีกด้านบน



รูปที่ 3.4 แสดงแผนผังของระบบควบคุมการระเหยสาร 3 จุด โดยคอมพิวเตอร์

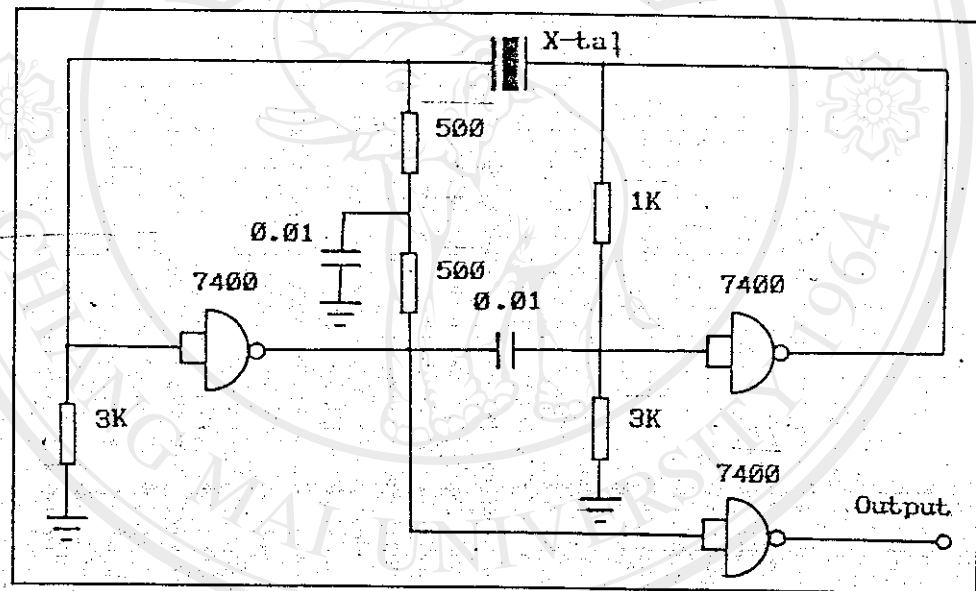
รายละเอียดของวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

3.2.1 วงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator Circuit) เป็นวงจรชนิด TTL Oscillator วงจรแสดงดังรูปที่ 3.5 ทำหน้าที่เปลี่ยนความถี่ของคริสตอลให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้ารูปคลื่นสี่เหลี่ยม โดยใช้คริสตอลเป็นตัวกำหนดความถี่ ในการทดลองนี้ได้ใช้คริสตอลความถี่ 4 เมกกะเฮิรตซ์

3.2.2 วงจรรีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล (Shift register) เป็นวงจรทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้าจากวงจรออสซิลเลเตอร์ โดยมีการเปิดเกตนับสัญญาณไฟฟ้าใน 1 วินาทีแล้วจึงปิด สัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านการนับโดยภาคนับสัญญาณ จะทำการส่งสัญญาณเป็นแบบอนุกรม เข้าสู่คอมพิวเตอร์แอปเปิลทาง I/O Game รายละเอียดของวงจรแสดงไว้ในภาคผนวก ก.1 และ ก.2

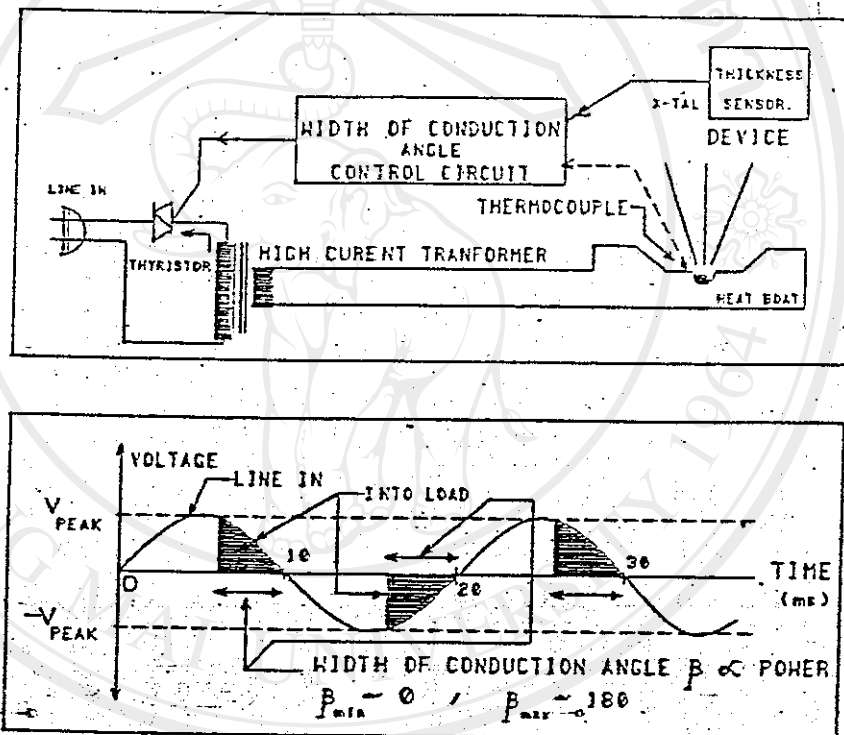
3.2.3 วงจรแปลงผันดิจิตอลเป็นแอนะล็อก (Digital to Analog Converter, DAC.) เป็นวงจรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้อยู่ในรูปสัญญาณแอนะล็อก การที่คอมพิวเตอร์จะทำการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะล็อก จำเป็นต้องมีพอร์ทที่ใช้ในการติดต่อเป็น อินพุท/เอาต์พุท ไอซีที่ทำหน้าที่ดังกล่าวคือ 8255 ซึ่งมีพอร์ทบริการใช้งาน 3 พอร์ท จึงเหมาะสมสำหรับ DAC. 3 ชุด สัญญาณแอนะล็อกนี้ จะถูกส่งไปใช้ควบคุมวงจรควบคุมกำลังเชิงลัดส่วน ซึ่งใช้ในการควบคุมกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงที่ใช้ระเหยสารอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดของวงจรแสดงไว้ในภาคผนวก ก.3

3.2.4 วงจรควบคุมกำลังเชิงลัดส่วน (Proportional power control) เป็นวงจรทำหน้าที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงที่ใช้ในการระเหยสาร โดยอาศัยหลักการควบคุมมุมนำกระแสของไทรสเตอร์ แสดงดังรูปที่ 3.6 ไทรสเตอร์จะทำงานตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ด้วยมุมนำกระแส (Conduction angle, β) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงที่ใช้ในการระเหยสาร กำลังไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุด เมื่อมุม $\beta = 180^\circ$ และน้อยที่สุด เมื่อมุม $\beta = 0$ การที่มุม β จะมีค่าเป็นเท่าใดนั้น จะถูกควบคุมโดยสัญญาณแอนะล็อกจากวงจรแปลงผันดิจิตอลเป็นแอนะล็อก รายละเอียดของวงจรแสดงไว้ในภาคผนวก ก.4



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

รูปที่ 3.5 แลวงจรออสซิลเลเตอร์



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

รูปที่ 3.6 แสดงการควบคุมมุมนำกระแสของไทรสเตอร์

3.3 โปรแกรมควบคุมระบบการระเหยสาร

โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบระเหยสาร 3 จุด ได้ใช้ภาษาเครื่องเป็นโปรแกรมย่อย เพื่ออ่านค่าความถี่ของคริสตอลเข้ามายังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง I/O Game โปรแกรมหลักได้ใช้ภาษาเบสิก ซึ่งทำการเรียกโปรแกรมย่อย อ่านค่าความถี่ของคริสตอลทั้ง 3 ตัว มาแสดงผลบนจอภาพ โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคริสตอล ซึ่งนำค่าที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ต้องการควบคุม ถ้าค่าที่คำนวณได้ไม่เท่ากับค่าที่ต้องการควบคุม โปรแกรมจะส่งผลการควบคุมด้วยการเปลี่ยนตัวเลขควบคุมในช่วงค่า 0-255 ผ่านทางวงจรแปลงผันดิจิตอลเป็นแอนะล็อก การเพิ่มหรือลดตัวเลขควบคุมนั้น ทำให้สัญญาณแอนะล็อกเปลี่ยนค่าไปสัญญาณแอนะล็อกนี้เมื่อเข้าสู่วงจรควบคุมกำลังเชิงสัดส่วนจะมีผลในการควบคุมมุมนำกระแสที่ให้อำนาจไฟมาแก่มอเตอร์ซึ่งใช้ระเหยสาร โดยมีการเพิ่มหรือลดมุมนำกระแสค่าอยู่ระหว่าง 0-180° และมีผลต่ออุณหภูมิที่ใช้ระเหยสาร มากหรือน้อยตามต้องการ ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่มีค่ามากกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตัวเลขควบคุมจะลดค่าลง มีผลให้อุณหภูมิในการระเหยสารลดลง ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่มีค่าน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตัวเลขควบคุมจะเพิ่มขึ้น มีผลให้อุณหภูมิในการระเหยสารเพิ่มตามขึ้นด้วย การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทำการควบคุมอุณหภูมิในการระเหยสาร จนได้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคริสตอล ตามที่ต้องการสามารถแสดงผังงาน การทำงานของโปรแกรมดังรูปที่ 3.7 ส่วนรายละเอียดของโปรแกรมภาษาเครื่องและภาษาเบสิก แสดงไว้ในภาคผนวก ข.1 และ ข.2 ตามลำดับ

การแสดงผลการควบคุมของระบบได้ใช้วิธีการนำค่าความถี่ที่เปลี่ยนไปของคริสตอลทั้งสาม มาทำการเขียนกราฟกับเวลา ปรากฏให้เห็นบนจอภาพของคอมพิวเตอร์ 8 บิต แอปเปิล การเขียนโปรแกรมจะเขียนในโหมดกราฟฟิคชนิดจุดละเอียด (High resolution graphics) พบว่า ไม่มีความละเอียดของเส้นกราฟเพียงพอ เพราะจำนวนจุดภาพของจอภาพมีค่าเพียง 160 x 280 จุดเท่านั้น จึงจำเป็นต้องทำการถ่ายเทข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 8 บิต แอปเปิล สู่คอมพิวเตอร์ 16 บิต ไอบีเอ็ม พีซี/เอ็กซ์ที (IBM PC/XT) จอภาพของคอมพิวเตอร์ 16 บิต มีความละเอียดมากกว่า ซึ่งจำนวนจุดมีค่าถึง 200 x 640 จุด และข้อมูลความถี่ยังสามารถเก็บในไฟล์ สกฤ. PRN เพื่อโหลดเข้าเขียนกราฟในโปรแกรมสำเร็จรูปโลตัส 1-2-3 เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป

การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ แอปเปิ้ล สู่คอมพิวเตอร์ ไอบีเอ็ม พซี/เอ็กซ์ที ได้ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบอนุกรม (Serial interface card) ของคอมพิวเตอร์ แอปเปิ้ล ซึ่งเสียบในสล็อตที่ 1 เป็นฝ่ายส่ง ส่วนคอมพิวเตอร์ ไอบีเอ็ม พซี/เอ็กซ์ที ได้ใช้พอร์ตสื่อสารแบบ RS-232 เป็นฝ่ายรับข้อมูล การส่งข้อมูลใช้สายติดต่อกับเพียง 2 สาย ก็สามารถสื่อสารส่งข้อมูลได้ เพราะ การสื่อสารเป็นแบบไม่ซิงโครไนซ์ และไม่ตรวจสอบ

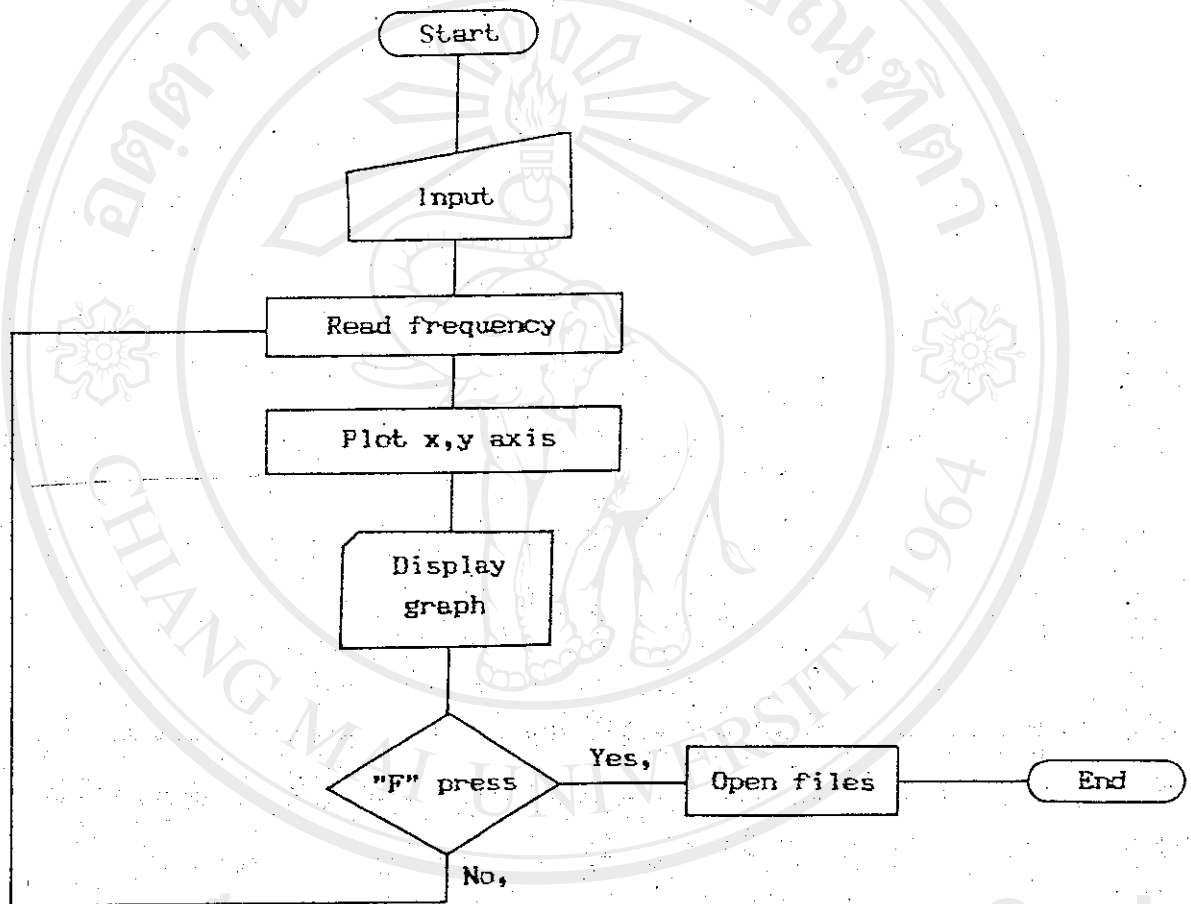
โปรแกรมที่รับข้อมูลใช้ภาษาเครื่อง เป็นโปรแกรมย่อย ส่วนโปรแกรมที่นำข้อมูลมาเขียนกราฟ และเก็บไฟล์ใช้ภาษา Hbasic ซึ่งสามารถแสดงผังงาน ดังรูปที่ 3.8 การทำงานของโปรแกรมเริ่มจากการให้ใส่ข้อมูล อาทิเช่น ความถี่เริ่มต้นของคริสตัลทั้งสามตัว, สเกล ฯลฯ จากนั้นจึงทำการนำข้อมูลความถี่ที่อ่านได้ เขียนกราฟระหว่างความถี่กับเวลา ในกรณีที่ต้องการเก็บไฟล์ให้ทำการกดคีย์ F ถ้ายังไม่เก็บไฟล์โปรแกรมทำการอ่านค่าความถี่มาใหม่ แล้วนำมาเขียนกราฟอีก จะวนรอบจนการทำงานเสร็จสิ้น รายละเอียดของโปรแกรมภาษาเครื่อง และภาษา Hbasic แสดงไว้ในภาคผนวก ข.3 และ ข.4 ตามลำดับ

3.4 การควบคุมอุณหภูมิบนแผ่นรองรับ

การให้ความร้อนแก่แผ่นรองรับ เป็นการให้พลังงานที่เหมาะสม แก่โมเลกุลของสารที่ระเหยขึ้นไปเกาะแผ่นรองรับ เพื่อให้มีการฟอร์มตัวเป็นโครงสร้างของผลึก การให้ความร้อนจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ค่าหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการทดลองและสรุปผลต่อไป

รายละเอียดการควบคุมอุณหภูมิบนแผ่นรองรับ มีดังนี้ :-

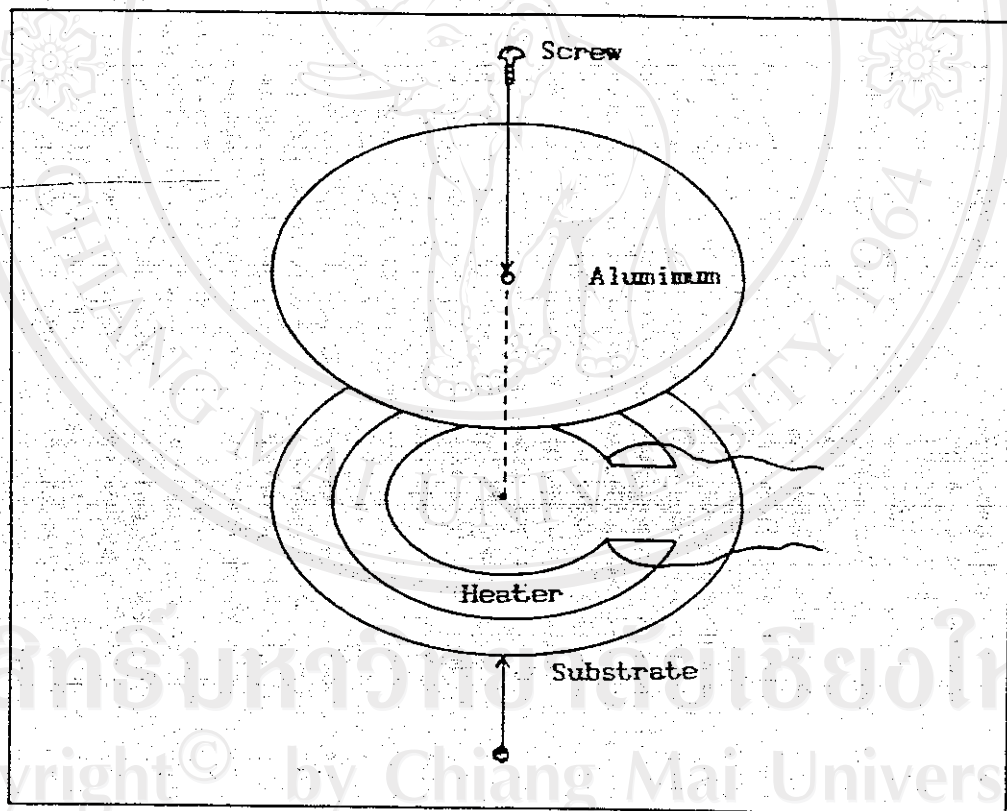
1. นำแผ่นทำความร้อน ของกาคัม น้ำตัดแปลง ทำการติดตั้งบนแผ่นรองรับ แสดงการติดตั้งดังรูปที่ 3.9
2. ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ของฮาเมก (HAMEG) รุ่น M10-8001-2 อ่านค่าแรงดันจากเทอร์โมคัปเปิล ชนิดโครเมล-อลูเมล ซึ่งใช้วัดอุณหภูมิและสามารถเปรียบเทียบค่าแรงดันกับค่าอุณหภูมิได้ แสดงดังกราฟในภาคผนวก ก.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

รูปที่ 3.8 แสดงผังงานของโปรแกรมเขียนกราฟและเก็บไฟล์

3. นำสัญญาณแรงดันจากดีจิตอลมัลติมิเตอร์มาเข้าวงจรเปรียบเทียบกับแรงดันหลักการทำงาน ทำนองเดียวกับเทอร์โมสแตต คือแรงดันที่นำเข้ามาหากมากกว่าแรงดันที่ตั้งไว้ ก็จะตัดวงจรไม่ให้กระแสไหลผ่านแผ่นทำความร้อน และในทางตรงกันข้าม ถ้าน้อยกว่า ก็จะต้องวงจรให้มีกระแสไหลผ่าน รายละเอียดของวงจรแสดงไว้ในภาคผนวก ก.5



รูปที่ 3.9 การติดตั้งแผ่นทำความร้อน โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมกลมประกบยึดติดกับแผ่นรองรับ

3.5 หม้อแปลงที่ใช้ในการระเหยสาร

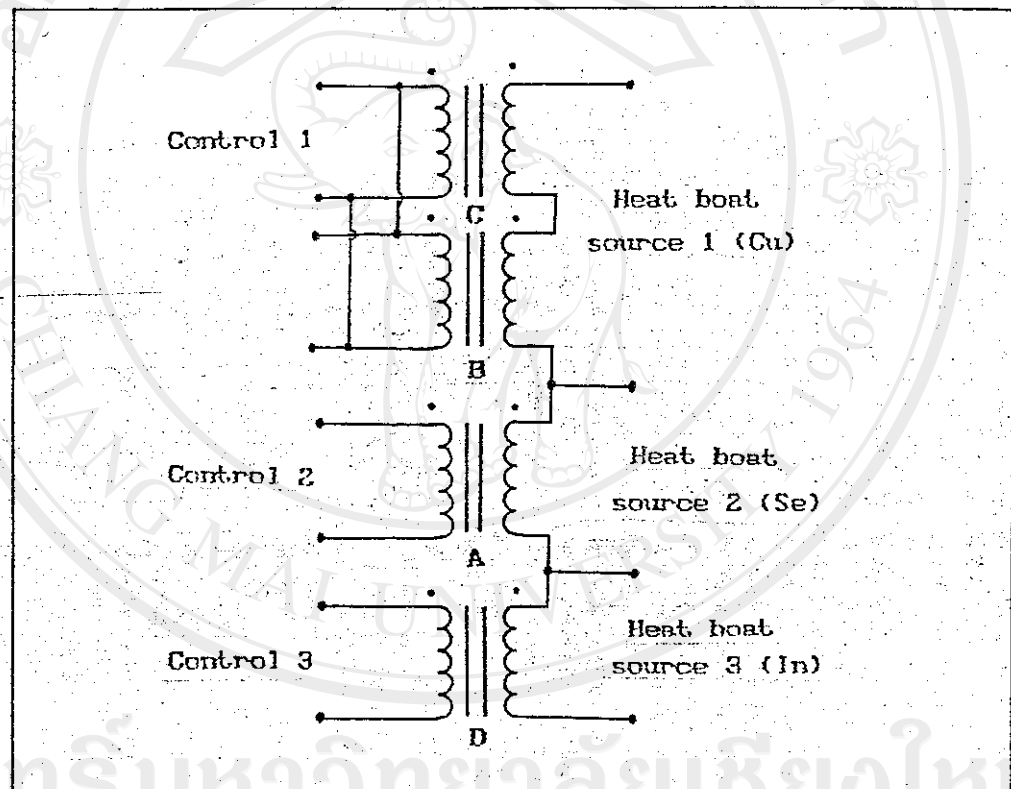
หม้อแปลงที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับฮีตเตอร์เพื่อใช้ระเหยสาร เป็นแบบโวลต์ต่ำ แต่ให้กระแสสูง มีรายละเอียดในการสร้าง คือ ได้ใช้แกนเหล็กเป็นแบบ EI ขนาด 4.5 นิ้ว พื้นที่ 1.2×2 ตารางนิ้ว มีค่าฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัว (Magnetic flux) ประมาณ 64500 เส้นต่อตารางนิ้ว ขดลวดทองแดงด้านปฐมภูมิ (Primary) มีจำนวน 900 รอบ ส่วนด้านทุติยภูมิ (Secondary) เป็นแผ่นทองแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร

หม้อแปลงได้สร้างขึ้นใช้งาน 4 ตัว คือ A, B, C และ D รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงคุณสมบัติของหม้อแปลงแต่ละตัวที่ทำการสร้างขึ้นใช้งาน

หม้อแปลง	open circuit voltage(v.)	close circuit voltage(v.)	maximum temp.(°c.)
A	0.97	0.87	590
B	1.78	1.45	845
C	2.23	2.17	960
D	2.30	2.18	980

หม้อแปลง B+C ต่ออนุกรม จะได้อุณหภูมิสูงถึง 1400 °c. เหมาะสำหรับการใช้ระเหยสาร Cu ซึ่งช่วงอุณหภูมิที่ใช้ระเหยสารมีค่า 1160-1250 °c. หม้อแปลง A และ D เหมาะสำหรับการใช้ระเหยสาร Se และ In ซึ่งช่วงอุณหภูมิที่ใช้ระเหยสารมีค่า 240-330 และ 930-1100 ตามลำดับ รายละเอียดการต่อหม้อแปลงแต่ละตัวกับฮีตเตอร์ที่ใช้ระเหยสารทั้ง 3 จุด แสดงดังรูปที่ 3.10 ส่วนรูปของหม้อแปลงทั้ง 4 ตัว แสดงไว้ในภาพผนวก จ.6



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

รูปที่ 3.10 แสดงการต่อหม้อแปลงแต่ละตัวกับโหม่งที่ใช้ระเหยสาร ทั้ง 3 จุด